PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-138230

(43)Date of publication of application: 30.05.1995

(51)Int.CI.

CO7D213/38
A61K 31/495
A61K 31/495
A61K 31/495
CO7D211/46
CO7D213/61
CO7D213/62
CO7D213/73
CO7D213/75
CO7D295/14
CO7D333/20
CO7D333/28
CO7D333/36

C07D333/42

(21)Application number: 05-283111

(22)Date of filing:

12.11.1993

(71)Applicant : NIPPON SHOJI KK

(72)Inventor: KUKI MASAKATSU

MUNEDA YASUJI
IMAHORI HIDEKAZU
OOTA YOUICHIROU
KAWANISHI KENJI
BONSHIHARA YASUKO
IWAKURA BUNGETSU
AKIMOTO YOSHINOBU
SAKAMOTO HIROHIKO
SAKURAI TOSHIMI
TAKENO TAKESHI

EDA SHOEI

NAGAI HIROICHI

(54) PIPERAZINE UNSATURATED FATTY ACID DERIVATIVE

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a new low toxic compound excellent in antiallergic effect and antiasthmatic effect in spite of its weak antihistaminic action and useful as a preventive and therapeutic agent for allergic diseases and asthma.

CONSTITUTION: A compound of the formula [R1 is H, a 1 to 4C alkyl, a 1 to 4C alkoxy, a halogen, CF3, NO2, NH2 or NHCOCH3; R2 is OH, a 1 to 8C alkoxy, a 3 to 6C cycloalkyl-a 1 to 4C alkoxy, a 3 to 6C cycloalkoxy, a 1 to 4C alkyloxy-a 1 to 4C alkoxy, a 1 to 4C hydroxyalkoxy, ethoxycarbonylamino, etc.; A is phenyl, 1- or 2-naphthyl, 2-thienyl or 2-pyridyl; Y is a 3 to 6C alkylene having one or more double or triple bonds or CH2CR4=CH (R4 is an alkoxy n is 0 to 3], e.g. ethyl 4-[4[(4-chlorohenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]-2-butenoate dihydrochloride.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

26.10.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3352184

[Date of registration]

20.09.2002

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision

of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-138230

(43)公開日 平成7年(1995)5月30日

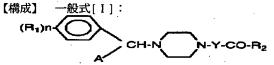
(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内 整理番号	FΙ	技術表示箇所
C 0 7 D 213/38		•		
A 6 1 K 31/495	ABF	9454-4C		
	ABM	9454-4C	•	•
	ACD.	9454-4C		
	ADA	9454-4C	•	
	. •	審査請求	未請求 請求	項の数9 OL (全29頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特顧平5-283111		(71) 出願人	. 000231394
				日本商事株式会社
(22)出顧日	平成5年(1993)11	月12日		大阪府大阪市中央区石町2丁目2番9号
		•	(72)発明者	人木 正勝
· · ·		•		滋賀県彦根市太堂町240
			(72)発明者	宗田 靖二
	•			兵庫県神戸市東灘区本山北町4-511
1 2			(72)発明者	•
			(1-7)2772	
			(72) 癸明者	
•			(,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
. "	7 mm	Nam."	(74)代理人	
• • • •	•			が、
			(72)発明者	

(54)【発明の名称】 ピペラジン不飽和脂肪酸誘導体

(57)【要約】

(修正有) ····

【目的】 抗ヒスタミン作用が弱いにも係わらず、優れた抗アレルギー作用および抗喘息作用を有し、且つ、低毒性であり、アレルギー疾患または喘息の予防、治療剤として有用な新規化合物を提供する。



〔式中R1はH, C1~C4アルキル基、C1~C4アルコキシ基、一CF3, 一NO2, 一NH2等;R2は一OH, C1~C8アルコキシ基、C1~C4アルキルアミノ基、基一O一(CH2) n CH2 一R3(但しR3は(置換)フエニル基)等;Aはフエニル基、ナフチル基、2一チエニル基、2一ピリジル基等;Yは少くとも1個以上の二重結合または三重結合を有するC3~C6アルキレン基;n は0~3;をそれぞれ示す〕で示される新規なピペラジン不飽和脂肪酸誘導体またはその薬理学的に許容しうる塩およびその製造法ならびに当該化

合物またはその薬理学的に許容しうる塩を有効成分として含有するアレルギー疾患治療剤。

[1]

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一般式[I]:

【化1】

「式中、R1はH、C1~C4アルキル基、C1~C4アルコ キシ基、ハロゲン、-CF3、-NO2、-NH2、-N HCOCH3; R2は-OH、C1~C8アルコキシ基、C 3~C6シクロアルキルーC1~C4アルコキシ基、C3~ C6シクロアルキルオキシ基、C1~C4アルコキシ-C1 ~C4アルコキシ基、C1~C4ヒドロキシアルコキシ 基、エトキシカルボニルメトキシ基、4-N-ジフェニ ルメチルピペリジニルオキシ基、C1~C4アルキルアミ ノ基、-O(CH₂) n CH₂-R₃基(R₃はフェニル環上・ にC1~C4アルキルアミノ基、C1~C4アルコキシ基ま たはメチレンジオキシ基から選ばれる置換基を有してい てもよいフェニル基); Aはフェニル基、1または2-ナフチル基、2ーチエニル基または2ーピリジル基から 選ばれる芳香環基であって、これらの芳香環基は環上に C1~C4アルキル基、C1~C4アルコキシ基、ハロゲ ン、一CF3、一NO2、一NH2または一NHCOCH3 から選ばれる置換基を有していてもよい;Yは少なくと も1個以上の二重結合または三重結合を有するC3~C6 アルキレン基または $-CH_2CR_4=CH-基(R_4はC1)$ ~C4アルコキシ基); nは0~3を示す。ただし、R1 がH、Aがフェニル基、Yが一CH2CH=CH-基お よびR2がエトキシ基からなる化合物を除く1で示される 新規なピペラジン不飽和脂肪酸誘導体またはその薬理学 的に許容しうる塩。

【請求項2】 Yが少なくとも1個以上のE配位の二重結合を有するC3~C6アルキレン基である請求項1に記載のピペラジン不飽和脂肪酸誘導体またはその薬理学的に許容しうる塩。

【請求項3】 Yが少なくとも1個以上の2配位の二重結合を有するC3~C6アルキレン基である請求項1に記載のピペラジン不飽和脂肪酸誘導体またはその薬理学的に許容しうる塩。

【請求項4】 一般式[I]:

[(K2]

[式中、 R_1 はH、 C_1 ~ C_4 アルキル基、 C_1 ~ C_4 アルコキシ基、 N_1 00 C_1 00 C_2 0 C_3 00 C_4 0 C_4 0 C_5 0 C_6 0 C_6 0 C_7 0 C_8 0 C_6 0 C_7 0 C_8 0 C_7 0 C_8 0 C_8 0 C_9

~C4アルコキシ基、C1~C4ヒドロキシアルコキシ 基、エトキシカルボニルメトキシ基、4-N-ジフェニ ルメチルピペリジニルオキシ基、C1~C4アルキルアミ ノ基、-O(CH₂) n CH₂-R₃基(R₃はフェニル環上 にC1~C4アルキルアミノ基、C1~C4アルコキシ基ま たはメチレンジオキシ基から選ばれる置換基を有してい てもよいフェニル基); Aはフェニル基、1または2-ナフチル基、2ーチエニル基または2ーピリジル基から 選ばれる芳香環基であって、これらの芳香環基は環上に C1~C4アルキル基、C1~C4アルコキシ基、ハロゲ ン、-CF3、-NO2、-NH2または-NHCOCH3 から選ばれる置換基を有していてもよい;Yは少なくと も1個以上の二重結合または三重結合を有するC3~C6 アルキレン基または $-CH_2CR_4=CH-基(R_4はC1)$ ~C4アルコキシ基);nは0~3を示す]で示されるピ ペラジン不飽和脂肪酸誘導体またはその薬理学的に許容 しうる塩の1つ以上を有効成分として含有することを特 徴とするアレルギー疾患治療剤。

【請求項5】 請求項2に記載のピペラジン不飽和脂肪酸誘導体またはその薬理学的に許容しうる塩の1つ以上を有効成分として含有することを特徴とする請求項4記載のアレルギー疾患治療剤。

【請求項6】 請求項2および3に記載のピペラジン不 飽和脂肪酸誘導体またはその薬理学的に許容しうる塩の 1つ以上を有効成分として含有することを特徴とする気 管支喘息、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚疾患、じ ん麻疹の予防薬または治療剤。

【請求項7】 一般式:

[化3]

で示される化合物と、一般式:

【化4】

で示される化合物を反応させることを特徴とする、一般 式:

【化5】

$$(R_1)$$
n $CH-N$ $N-CH_2$ $C=C$ H $CO-R_2$

[上記各式中、Xは脱離基であり、 R_1 、A、 R_2 および n は請求項1 と同意義である]で示されるピペラジン不 飽和脂肪酸誘導体およびその薬理学的に許容しうる塩の 製造法。

3

【請求項8】 一般式: X-CH2C≡CCOO-R2 で示される化合物をリンドラー触媒の存在下で接触還元して得られる一般式:

【化6】

で示される化合物を、一般式:

【化7】

で示される化合物と反応させることを特徴とする、一般 式:

【化8】

$$(R_1) \cap A = CH - N - CH_2$$

$$H = C - CO - R_2$$
 [ib]

[上記各式中、Xは脱離基であり、 R_1 、A、 R_2 および n は請求項 1 と同意義である]で示されるピペラジン不飽和脂肪酸誘導体およびその薬理学的に許容しうる塩の製造法。

【請求項9】 一般式:

【化9】

$$(R_1)$$
n CH_2 C \equiv CH

で示される化合物にアルキルリチウムの存在下で炭酸ガスを反応させて得られる一般式:

で示される化合物を、一般式: R5-OH [式中、R5はメチル、エチル、nープロピル、isoープロピル、nーブチル、isoーブチル、secーブチル、nーペンチル、isoーペンチル、nーヘプチル、i で示される化合物を合成し、さらにリンドラー触媒の存在下で接触還元することを特徴とする、一般式:

【化12】

$$(R_1)n$$
 $CH-N$
 $N-CH_2$
 $C=C$
 $CO-OR_5$
 $[ib^*]$

[上記各式中、R1、A、R2およびnは請求項1と同意 義である]で示されるピペラジン不飽和脂肪酸誘導体お よびその薬理学的に許容しうる塩の製造法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、抗ヒスタミン作用が弱いにもかかわらず優れた抗アレルギー作用を有し、気管支喘息、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚疾患、じん麻疹等の治療剤として有用な新規ピペラジン不飽和脂肪酸誘導体およびその薬理学的に許容しうる塩に関するものである。

[0002]

【従来の技術および発明が解決しようとする課題】従来、抗アレルギー作用、抗喘息作用等を有する化合物は、数多く知られている。本発明と類似したピペラジン誘導体としては、例えば、特開平3-246287号公開公報に、下記化合物(A)等が抗アレルギー剤および抗喘息薬として有用であると記載されているがその効力については記載されていない。

【化13】.

また、特開昭59-62577号に、式: 【化14】 で示される4-(ジフェニルメチル)-1-ピペラジニル-(2-プテン酸)エチルエステルが心臓血管の製薬組成物として有用であると報告されている。しかしながら、本発明化合物のような構造を有し、且つ、同一薬理作用を有するものは知られていない。

【0003】これまでに数多くの抗ヒスタミン剤が開発され、アレルギー性の皮膚疾患や鼻炎等の治療薬に用いられているが、強い抗ヒスタミン作用の副作用として、中枢抑制作用由来の眠気や鎮静等の症状を有する欠点を持っていた。これらの欠点を克服する方向で、これまで種々の研究がなされてきているが、未だ充分とは言えないのが現状である。本発明者らは、前述の事情を鑑み鋭意研究した結果、優れた抗アレルギー作用を有し、対照薬に比べて抗ヒスタミン作用が弱く、且つ既存薬に比べて低毒性であり、合成が極めて容易である新規なピペラジン不飽和脂肪酸誘導体を見出し、本発明を完成した。【0004】

【発明の構成】すなわち、本発明のピペラジン不飽和脂肪酸誘導体は、次の一般式[I]:

[式中、R1はH、C1~C4アルキル基、C1~C4アルコ キシ基、ハロゲン、-CF3、-NO2、-NH2、-N HCOCH3; R2は-OH、C1~C8アルコキシ基、C 3~C6シクロアルキル-C1~C4アルコキシ基、C3~ C6シクロアルキルオキシ基、C1~C4アルコキシーC1 ~C4アルコキシ基、C1~C4ヒドロキシアルコキシ 基、エトキシカルボニルメトキシ基、4-N-ジフェニ ルメチルピペリジニルオキシ基、C1~C4アルキルアミ ノ基、-O(CH2) n CH2-R3基(R3はフェニル環上 にC1~C4アルキルアミノ基、C1~C4アルコキシ基ま たはメチレンジオキシ基から選ばれる置換基を有してい 40 てもよいフェニル基); Aはフェニル基、1または2-ナフチル基、2-チエニル基または2-ピリジル基から 選ばれる芳香環基であって、これらの芳香環基は環上に C1~C4アルキル基、C1~C4アルコキシ基、ハロゲ ン、-CF3、-NO2、-NH2または-NHCOCH3 から選ばれる置換基を有していてもよい;Yは少なくと も1個以上の二重結合または三重結合を有するC3~C6 アルキレン基または $-CH_2CR_4=CH-基(R_4はC1)$ ~C4アルコキシ基); nは0~3を示す]で示される新 規なピペラジン不飽和脂肪酸誘導体またはその薬理学的

に許容しうる塩に関するものである。

【0005】本発明の前記一般式[I]中、R1で示され る、C1~C4アルキル基としてはメチル、エチル、n-プロピル、n-ブチル基; C1~C4アルコキシ基として はメトキシ、エトキシ、nープロポキシ、iso-プロポキ シ、nープトキシ基;ハロゲンとしては塩素、臭素、フ ッ素、ヨウ素が挙げられる。R2で示される、C1~C8 アルコキシ基としてはメトキシ、エトキシ、nープロポ キシ、iso-プロポキシ、n-ブトキシ、iso-ブトキ シ、n-ペンチルオキシ、iso-ペンチルオキシ、n-ヘ キシルオキシ、iso-ヘキシルオキシ; C3~C6シクロ アルキル-C1~C4アルコキシ基としてはシクロプロピ ルメチルオキシ; C3~C6シクロアルキルオキシ基とし てはシクロヘキシルオキシ基; C1~C4アルコキシーC 1~C4アルコキシ基としてはメトキシエトキシ、エトキ シエトキシ、メトキシプロポキシ、エトキシプロポキシ 基;C1~Csヒドロキシアルコキシ基としては-OCH 2 C H2 O H, - O C H2 C H2 C H2 O H, - O C H2 C H (OH)CH₂OH, -OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH基;C1~C4アルキルアミノ基としてはメチルアミノ、 エチルアミノ、プロピルアミノ、iso-プロピルアミ ノ、ジメチルアミノ、ジエチルアミノ基が挙げられる。 【0006】R2で示される、-O(CH2) n CH2-R3 中のR3で示されるC1~C4アルキルアミノ基としては メチルアミノ、エチルアミノ、nープロピルアミノ、iso ープロピルアミノ、ジメチルアミノ、ジエチルアミノ -----基;C1~C4アルコキシあるいはメチレンジオキシ基で 置換されていてもよいフェニル基としては3,4-メチ レンジオキシフェニル、3,4,5-トリメトキシフェニ ル基が挙げられる。Aで示される、C1~C4アルキル基 で置換されたフェニル基としてはpーメチルフェニル、m ーメチルフェニル、oーメチルフェニル、pートリフルオ ロメチルフェニル、mートリフルオロメチルフェニル、o ートリフルオロメチルフェニル基;C1~C4アルコキシ 基で置換されたフェニル基としてはpーメトキシフェニ ル、mーメトキシフェニル、oーメトキシフェニル基;ハ ロゲンで置換されたフェニル基としてはpークロロフェ ニル、mークロロフェニル、oークロロフェニル基、pー フルオロフェニル、mーフルオロフェニル、oーフルオロ フェニル基が挙げられる。

【0007】Yで示される、二重結合または三重結合を少なくとも1個以上有する $C3\sim C6$ アルキレン基としては-CH=CH-、 $-CH_2CH=CH-$ 、 $-CH_2CH=CH$

【化16】

が挙げられる。またYで示される $-CH_2CR_4=CH-$ 中の R_4 で示される $C1\sim C4$ アルコキシ基としてはメト

8

キシ、エトキシ基が挙げられる。

【0008】本発明の前記一般式[I]で示される化合物は所望に応じて薬理学的に許容しうる塩に変換することも、また、生成した塩から塩基または酸を遊離させることもできる。本発明の前記一般式[I]で示される化合物の薬理学的に許容しうる塩としては、酸付加塩もしくはアルカリ付加塩が提供され、酸付加塩としては、例えば、塩酸、臭化水素酸、硫酸、硝酸、燐酸等の鉱酸塩、メタンスルホン酸、トリフルオロメタンスルホン酸、エタンスルホン酸のような低級アルキルスルホン酸塩、ベンゼンスルホン酸塩のようなアリールスルホン酸塩、酢酸、マレイン酸、フマル酸、クエン酸、リンゴ酸、シュウ酸、乳酸、酒石酸等の有機酸塩が、またアルカリ付加ム法

塩としては、例えば、ナトリウム、カリウム、カルシウム等の金属塩、アンモニウム塩、メチルアミン、エチルアミン、ジメチルアミン、トリエチルアミン、エタノールアミン、ピペリジン等の有機塩基の塩が挙げられる。【0009】なお、一般式[I]において、二重結合部分に基づくE、Z配位異性体および不斉炭素原子に基づく光学異性体が存在するが、本発明はこれらの立体異性体並びにその混合物をも包含するものである。本発明の前記一般式[I]で示される新規なピペラジン不飽和脂肪酸誘導体は次に示す種々の方法により製造することができる。

【化17】

【化18】

.

践

C法

$$(R_1) \cap \bigcirc \qquad \qquad H \qquad (R_1) \cap \bigcirc \qquad H \qquad (R_2) \cap \bigcirc \qquad H \qquad (R_2) \cap \bigcirc \qquad (R$$

[0010]

【化19】

$$GCH_2C \equiv CCO-R_2$$
 $\frac{H_2}{y> k = -}$ $CICH_2C = CCO-R_2 +$ R_1 R_2 $CH-N$ R_3 R_4 R_4 R_4 R_5 R_5 R_5 R_5 R_6 R_6 R_6 R_6 R_7 R_8 R_8 R_8 R_8 R_8 R_8 R_9 R

【化20】

D法

$$(R_1)$$
n CH_2 C $=$ $CCO-R_2$ $\frac{H_2}{y > F ラ - M}$ $\frac{H_2}{M}$ $\frac{H_2}{M}$

E法

【化22】

င

[0011]

·【化23】

【化24】

选

【化25】

法

$$(R_1)n \longrightarrow CH-N \longrightarrow NH + XCH_2C \equiv CH \longrightarrow CH-N \longrightarrow NCH_2C \equiv CH \longrightarrow$$

【化26】

J法

上記式中、 R_1 、 R_2 、 R_5 、A、X、Y、およびnは前記と同意義である。

【0012】A法は、本発明の化合物[I]を製造する方 50

法である。A法に従って、一般式[II]を有するピペラジン誘導体に、一般式[III]で示されるハロゲン化合物を、無溶媒あるいは溶媒中、脱酸剤としての塩基の存

在下で反応させることにより、化合物[I]を製造することができる。本製造法において縮合反応に使用される有機溶媒としては、反応を阻害しない限りいかなるものでもよく、例えば、メタノール、エタノール、isoープロパノール、nーブタノール等のアルコール系溶媒、テトラヒドロフラン、ジオキサン、アセトン、アセトニトリル、N, Nージメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド等の非プロトン性極性溶媒等が挙げられ、また、反応は冷却下から溶媒の還流温度までの範囲で行われる。また、脱ハロゲン化水素剤として使用される塩基としては、例えば、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸水素カリウム、炭酸水素ナトリウム、ピリジン、トリエチルアミン等が挙げられる。

【0013】B法は、本発明の化合物[Ia]を製造する 方法である。B法に従って、一般式[II]を有するピペー ラジン誘導体に、一般式[IV]で示されるE配位のハロ ゲン化合物を、無溶媒あるいは溶媒中、脱酸剤としての 塩基の存在下で反応させることにより、化合物[Ia]を 製造することができる。本製造法において縮合反応に使 用される有機溶媒としては、反応を阻害しない限りいか なるものでもよく、例えば、メタノール、エタノール、 iso-プロパノール、n-ブタノール等のアルコール系 溶媒、テトラヒドロフラン、ジオキサン、アセトン、ア セトニトリル、N. Nージメチルホルムアミド、ジメチ ルスルホキシド等の非プロトン性極性溶媒等が挙げら れ、また、反応は冷却下から溶媒の還流温度までの範囲 で行われる。また、脱ハロゲン化水素剤として使用され る塩基としては、例えば、炭酸カリウム、炭酸ナトリウ ム、炭酸水素カリウム、炭酸水素ナトリウム、ピリジ ン、トリエチルアミン等が挙げられる。

【0014】C法は、本発明の化合物[Ib]を製造する 方法である。C法に従って、第一工程として一般式[V] を有するハロゲン化ブチン酸誘導体をリンドラー(Lindl ar)触媒の存在下で接触還元することにより、一般式[V I]を有する Z配位のハロゲン化ブテン酸誘導体を製造 する。本製造法において還元反応に使用される有機溶媒 としては、反応を阻害しない限りいかなるものでもよ く、例えば、メタノール、エタノール、isoープロパノ ール、nーブタノール等のアルコール系溶媒、テトラヒ ドロフラン、ジオキサン、アセトン、アセトニトリル、 N. N-ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド 等の極性溶媒、ベンゼン、トルエン、キシレン、クロロ ホルム等の無極性溶媒が挙げられ、また、反応は冷却下 から溶媒の還流温度までの範囲で行われる。本製造法に おいて使用される水素ガスの圧力は、常圧から10気圧 までの範囲である。

【0015】第二工程として一般式[VI]で示されるZ 配位のハロゲン化合物と一般式[II]を有するピペラジ ン誘導体を、無溶媒あるいは溶媒中、脱酸剤としての塩 基の存在下で反応させることにより化合物[Ib]を製造 50 することができる。本製造法において縮合反応に使用される有機溶媒としては、反応を阻害しない限りいかなるものでもよく、例えば、メタノール、エタノール、isoープロパノール、nーブタノール等のアルコール系溶媒、テトラヒドロフラン、ジオキサン、アセトン、アセトニトリル、N, Nージメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド等の非プロトン性極性溶媒等が挙げられ、また、反応は冷却下から溶媒の還流温度までの範囲で行われる。また、脱ハロゲン化水素剤として使用される塩基としては、例えば、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸水素カリウム、炭酸水素ナトリウム、ピリジン、トリエチルアミン等が挙げられる。

12

【0016】D法は、本発明の化合物[Ib]を製造する他の方法である。D法に従って、一般式[Ic]で示される化合物をリンドラー触媒の存在下で接触還元することにより、化合物[Ib]を製造することができる。本製造法において還元反応に使用される有機溶媒としては、反応を阻害しない限りいかなるものでもよく、例えば、メタノール、エタノール、iso-プロパノール、n-ブタノール等のアルコール系溶媒、テトラヒドロフラン、ジオキサン、アセトン、アセトニトリル、N,Nージメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド等の極性溶媒、ベンゼン、トルエン、キシレン、クロロホルム等の無極性溶媒が挙げられ、また、反応は冷却下から溶媒の還流温度までの範囲で行われる。本製造法において使用される水素ガスの圧力は、常圧から10気圧までの範囲である。

【0017】E法は、前記一般式[I]で示される化合物のうち、Yが一CH=CHーである化合物[Id]を製造する方法である。E法に従って、一般式[II]を有するピペラジン誘導体に一般式[VII]で示されるプロピオール酸誘導体を無溶媒あるいは溶媒中で反応させることにより、化合物[Id]を製造することができる。本製造法において縮合反応に使用される有機溶媒としては、反応を阻害しない限りいかなるものでもよく、例えば、メタノール、エタノール、isoープロパノール、nーブタノール等のアルコール系溶媒、テトラヒドロフラン、ジオキサン、アセトン、アセトニトリル、N, Nージメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド等の非プロトン性極性溶媒等が挙げられ、また、反応は冷却下から溶媒の還流温度までの範囲で行われる。

【0018】F法は、本発明の化合物[If]を製造する方法である。F法に従って、一般式[Ie]で示されるピペラジン誘導体またはその酸付加塩と一般式[VIII]で示されるヒドロキシ誘導体を脱水剤としての酸の存在下で反応させることにより、化合物[If]を製造することができる。式[VIII]中、R5はメチル、エチル、nープロピル、isoープロピル、nーブチル、isoーブチル、secーブチル、nーペンチル、isoーペンチル、シクロプロピルメチル、nーペプチル、isoーペプチル、シクロプロピルメチ

範囲で行われる。

ル、シクロヘキシル、メトキシエチル、メトキシプロピ

ル、エトキシエチル、エトキシプロピル、2-ヒドロキ

シエチル、3-ヒドロキシプロピル、4-ヒドロキシブ

チル、5-ヒドロキシペンチル、2,3-ジヒドロキシプロピル、または-(CH_2)n CH_2-R_6 基(R_6 は3,4

ーメチレンジオキシフェニルまたは3,4,5ートリメト

キシフェニル基、nは0~3)を表す。

ルキル基である化合物を、無溶媒あるいは溶媒中酸または塩基で加水分解することにより、化合物[Ie]を製造することができる。本製造法において、加水分解に使用される酸としては塩酸、硫酸等が、また、塩基としては水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム等が、反応溶媒としては水、メタノール、エタノール、アセトン、テトラヒドロフラン等が挙げられ、反応は、0℃から100℃の

【0019】反応方法としては、一般式[Ie]とヒドロキシ誘導体の過剰を用いるか、1~2モル当量のヒドロキシ誘導体とその縮合反応を阻害しない無極性溶媒を用いて反応させることができる。本製造法において縮合反応に使用される無極性溶媒としては、反応を阻害しない限りいかなるものでもよく、例えば、ベンゼン、トルエン、キシレン等のベンゼン系溶媒、クロロホルム、ジクロロメタン、四塩化炭素、エチルエーテル、isoープロピルエーテル、テトラヒドロフラン、およびジオキサン等の非プロトン性無極性溶媒等が挙げられ、また、反応は冷却下から溶媒の還流温度までの範囲で行われる。本製造法において縮合反応に使用される脱水剤としての酸としては、稀硫酸、濃硫酸、乾燥塩酸ガス等を用いることができる。

【0022】 I法は、本発明の化合物 [Ii]を製造す る方法である。I法に従って、第一工程として、一般式 [II] を有するピペラジン誘導体に一般式 [X] で示 されるハロゲン化プロピンを、無溶媒あるいは溶媒中、 脱酸剤としての塩基の存在下で反応させることにより、 一般式[XI]で示されるプロピニルピペラジン誘導体 を製造する。本製造法において縮合反応に使用される有 機溶媒としては、反応を阻害しない限りいかなるもので もよく、例えば、メタノール、エタノール、isoープロ パノール、n-ブタノール等のアルコール系溶媒、テト ラヒドロフラン、ジオキサン、アセトン、アセトニトリ ル、N, N-ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキ シド等の非プロトン性極性溶媒等が挙げられ、また、反 応は冷却下から溶媒の還流温度までの範囲で行われる。 また、脱ハロゲン化水素剤として使用される塩基として は、例えば、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸水素 カリウム、炭酸水素ナトリウム、ピリジン、トリエチル アミン等が挙げられる。第二工程として、一般式 [X I]を有するプロピニルピペラジン誘導体にC1~C4ア ルキルリチウム、または第二級アミンのリチウムアミド をアルゴンガス、または窒素ガス気流下、無極性溶媒中 で反応させ、得られた反応混合物に更に炭酸ガスを反応 させることにより化合物 [Ii] を製造することができ

【0020】G法は、本発明の一般式[Ih]で示され る化合物を製造する方法である。G法に従って、一般式 [I g] を有するピペラジン誘導体に一般式 [I X] で 示されるハロゲン化アルキル誘導体を無溶媒あるいは溶 媒中で反応させることにより、化合物[Ih]を製造する ことができる。式 [I g] 中、 Z はナトリウム、カリウ ム、カルシウム等を、式 [IX] 中、Xは塩素、臭素、ヨ ウ素; R7はメチル、エチル、n-プロピル、iso-プロピ ル、n-ブチル、iso-ブチル、sec-ブチル、n-ペンチル、 iso-ペンチル、sec-ペンチル、n-ヘプチル、iso-ヘプチ _ル、シクロプロピルメチル、シクロヘキシル、メトキシ エチル、メトキシプロピル、エトキシエチル、エトキシ プロピル、2ーヒドロキシエチル、3ーヒドロキシプロ ピル、4ーヒドロキシブチル、5ーヒドロキシペンチル または- (CH₂) n CH₂-R₆基(R₆は3,4-メチレ ンジオキシフェニルまたは3,4,5-トリメトキシフェ ニル基、nは0~3)を表す。本製造法において縮合反 応に使用される有機溶媒としては、反応を阻害しない限 りいかなるものでもよく、例えば、メタノール、エタノ 40 ール、iso-プロパノール、n-ブタノール等のアルコー ル系溶媒、テトラヒドロフラン、ジオキサン、アセト ン、アセトニトリル、N, N-ジメチルホルムアミド、 ジメチルスルホキシド等の極性溶媒、ベンゼン、トルエ ン、キシレン、クロロホルム等の無極性溶媒が挙げら れ、また、反応は室温から溶媒の還流温度までの範囲で 行われる。

【0023】本製造法におけるC1~C4アルキルリチウムとしては、メチルリチウム、エチルリチウム、n-プロピルリチウム、iso-プロピルリチウム、n-ブチルリチウム、iso-ブチルリチウム、sec-ブチルリチウム、tert-ブチルリチウムが挙げられる。また、第二級アミンのリチウムアミドとしては、リチウムジイソプロピルアミド等が挙げられる。本製造法において縮合反応に使用される無極性溶媒としては、反応を阻害しない限りいかなるものでもよく、例えば、n-ヘキサン、エチルエーテル、iso-プロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン等の非プロトン性無極性溶媒等が挙げられ、また、反応は冷却下、好ましくは-78℃から室温の範囲で行われる。

【0021】 H法は、一般式 [I] で示される化合物のうち、 R_2 が-OHである化合物 [Ie] の製造法である。H法に従って、一般式 [I] 中、 R_2 がC1~C4ア

【0024】 J法は、本発明の化合物 [Ig] を製造する方法である。 J法に従って、一般式 [Ie] を有するピペラジン誘導体に無機塩基を反応させることにより、化合物[Ig]を製造することができる。一般式 [Ig]

料として用いられる前記一般式 [I I] で示される化合 物は、一部を除き、例えばジャーナル・オブ・ファーマ シュウティカル・サイエンス(Journal of Phrmaceutica. 1 Sience) 第67巻、900頁、1978年等に記載さ れる化合物であり、次の反応式で示される方法により製

中、乙はナトリウム、カリウム、カルシウム等を示す。 本製造法において反応に使用される無機塩基としては、 水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウ ム、酸性炭酸カリウム、酸性炭酸ナトリウム、炭酸ナト リウム、炭酸カリウム、炭酸カルシウム等が挙げられ

【0025】前記本発明化合物の製造法において出発原

造することができる。

一般式 [I I I] (およびそれに含まれる下記式 [I I Ia])で示される化合物は、一部を除き、例えばジャー ナル・オブ・アメリカン・ケミカル・ソシエティ (Journ al of American Chemical Society) 第73巻、309

1頁、1951年等に記載される化合物であり、次の反 応式で示される方法により製造することができる。 【化28】

20

【化29】

XCH₂CH=CHCOOEt ► XCH₂CH=CHCOOH XCH2CH=CHCOCI

上記第1法における式 [IIIa] 中、R5は前記に同じ ものを表し、また第2法中、Qはメタノール、エタノー ル、n-プロパノール、iso-プロパノール、n-ブタノー ル、iso-ブタノール、sec-ブタノール、n-ペンタノー ル、iso-ペンタノール、sec-ペンターノル、n-ヘプタノ ール、iso-ヘプタノール、シクロプロピルメタノール、 シクロヘキサノール、メトキシエタノール、メトキシプ ロパノール、エトキシエタノール、エトキシプロパノー ル、2-ヒドロキシエタノール、3-ヒドロキシプロパ ノール、4ーヒドロキシブタノール、5ーヒドロキシペ ンタノール、2.3-ジヒドロキシプロパノール、また はHO(CH2)nCH2-R6基(R6およびnは前記に 同じ)などのアルコール類またはアンモニア、メチルア ミン、エチルアミン、n-プロピルアミン、iso-プロピ ルアミンなどのアミン類を表す。

【0026】本発明の前記一般式[I]で示される新規 なピペラジン不飽和脂肪酸誘導体およびその薬理学的に 許容しうる塩は、抗ヒスタミン作用が弱いにも係わら ず、抗アレルギー作用に優れており、気管支喘息、アレ ルギー性鼻炎、アトピー性皮膚疾患、じん麻疹等の治療 剤として有用である。しかも、本発明の化合物は抗菌作 用も合わせ有しており、アレルギー性疾患、とくにアト ピー性皮膚炎では、その病状が、通常、赤斑、掻痒、崩 壊、湿潤、感染、重症化と進行して行くため、抗菌作用 を合わせ有する本発明の化合物は抗アレルギー剤とし て、臨床上きわめて有用である。本発明化合物を薬剤と

して使用する際の投与形態としては、経口、非経口のい ずれにおいても投与できる。経口投与剤の剤型として は、例えば、錠剤、カプセル剤、散剤、細粒剤、顆粒 剤、液剤およびシロップ剤等が挙げられ、非経口投与剤 の剤型としては、例えば、注射剤、噴霧剤、点眼剤、貼 付剤および坐剤等が挙げられる。これらの製剤の調製に は薬理学的、製剤学的に許容しうる添加物を加えること ができ、賦形剤、崩壊剤ないし崩壊補助剤、結合剤、滑 沢剤、コーティング剤および色素等が用いられる。

【0027】経口剤においては、賦形剤として、ブドウ 糖、乳糖、Dーマンニトール、デンプン、結晶セルロー ス等;崩壊剤、崩壊補助剤として、カルボキシメチルセ ルロース、デンプン、カルボキシメチルセルロースカル シウム等;結合剤として、ヒドロキシプロピルセルロー ス、ヒドロキシメチルセルロース、ポリビニルピロリド ン、ゼラチン等;滑沢剤として、ステアリン酸マグネシ ウム、タルク;コーティング剤として、ヒドロキシプロ ピルメチルセルロース、白糖、酸化チタン等が使用でき る。一方、注射剤においては、水性あるいは用時溶解形 注射剤を構成しうる溶解剤ないし溶解補助剤として、注 射用水、生理食塩液、プロピレングリコール等;等張化 剤として、ブドウ糖、塩化ナトリウム、D-マンニトー ル、グリセリン等;pH調製剤として、無機酸、有機酸 または無機塩基、有機塩基等の製剤用成分を使用でき る。本発明化合物の治療患者への投与量は、経口投与で 通常成人の場合1日0.1mg~300mgであるが、

.

年齢、症状等により適宜増減することができる。 【0028】

【実施例】以下に参考例および実施例を挙げて本発明を 更に具体的に説明するが、本発明はこれらに限定される ものではない。

参考例 1

4ープロモブテン酸iso-プロピルアミドの製造

i) 4-プロモプテン酸:10.57g(0.055モル)の4-プロモプテン酸エチルエステルの20m1無水エタノール溶液を-15℃に冷却し、撹拌下、20m1の5N-KOH水溶液を徐々に滴下し、1.5時間撹拌する。更に0℃で2時間撹拌後、反応液を滅圧濃縮し、残渣をエーテルで洗浄し、水層を、冷却下、10%稀硫酸で酸性とし、エーテルで抽出、乾燥し、溶媒を留去し、残留物に無水硫酸マグネシウムを添加後、温リグロインで震振し、上澄みをデカント分取する。この操作を数回繰り返し、全てを合わせ冷却し、目的物のプリズム状晶、融点63-69℃、収量3.4g(37.5%)を得る。

NMR δ (CDC13) ppm 3. 91-4. 25 (m, 2H) , 5. 80-6. 33 (d, J=15H z, 1H) , 6. 82-7. 41 (m, 1H) , 9. 5 5 (s, 1H)

質量分析 EI-MS m/z 164 (M+) CI-MS m/z 165 (M++1)。

【0029】ii)4ープロモブテン酸クロライド:8. 46g(0.051モル)の4ープロモブテン酸の15 m1の無水クロロホルム溶液を冷却下、5.4ml(0. 077モル)の塩化チオニルを滴下し、1.5時間加熱 還流する。反応混合物を減圧蒸留し、目的物の黄色油状 30 物、沸点82-87℃/21mmHg、収量4.16 g(49%)を得る。

iii) 4 ープロモブテン酸isoープロピルアミド: 0.8 3 g (0.013モル) のisoープロピルアミン、1.9 ml (0.013モル) のトリエチルアミン、4 mlの無水クロロホルム溶液に氷冷下、25 g (0.014モル) の4ープロモブテン酸クロライドの8 ml無水クロロホルム溶液を徐々に適下し、室温で5時間加熱還流する。反応液を水洗、無水硫酸マグネシウムで乾燥後溶媒を減圧留去し、残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒: クロロホルム)に付し、目的物の淡黄白色プリズム状晶、融点67-70℃、収量2.04 g (76.4%)を得る。

【0030】参考例2

[(4-アセトアミノフェニル)フェニルメチル]ピペラジンの製造

i) 4-アセトアミノベンゾフェノン:10g(0.051 モル)の4-アミノベンゾフェノンと当モルのトリエチルアミンを50m1の無水クロロホルムに懸濁させ、氷冷下4.4g(0.056 モル)の塩化アセチルの

 $20\,\mathrm{m}\,\mathrm{l}$ 無水クロロホルム溶液を滴下し、そのまま室温で一晩撹拌する。反応液を水洗し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を留去し、 $13.81\,\mathrm{g}$ (定量的)の淡黄色結晶を得る。得られる粗結晶を酢酸エチルエステルから再結晶し $7.87\,\mathrm{g}$ (64.5%)、融点 $142-148\,\mathrm{C}$ の目的物を得る。

ii)4-アセトアミノベンズヒドロール:7.87g (0.033モル)の4-アセトアミノベンゾフェノン を無水エタノールに懸濁させ、当モルの水素化ホウ素ナトリウムを少しずつ加え室温で3.5時間撹拌する。反 応終了後溶媒を留去し、残渣を酢酸エチルエステルに溶 解、水洗し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧濃縮 し、目的物の4-アセトアミノベンズヒドロール8.1 5g(定量的)、融点126-132℃の淡黄色結晶を 得る。

【0031】iii)(4ーアセトアミノフェニル)フェニルメチルクロリド:1.2g(0.005モル)の4ーアセトアミノベンズヒドロールを無水クロロホルムに溶解し氷冷下0.55ml(0.007.5モル)の塩化チオニルを滴下し1.5時間還流する。反応終了後、溶媒を留去し、未精製のまま次の反応に使用する。

iv) [(4-アセトアミノフェニル)フェニルメチル] ピペラジン: 2.58g(0.03モル)の無水ピペラジンと当モルのトリエチルアミンを12mlの無水クロロホルムに懸濁させ、氷冷下1.29g(0.005モル)の4-アセトアミノベンズヒドリルクロリドの13ml無水クロロホルム溶液を滴下し、そのまま室温で一晩撹拌する。反応終了後、反応液を水洗し、5%塩酸で抽出し、飽和炭酸水素ナトリウムで中和し、クロロホルムで抽出し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を留去し、1.47g(95%)の濃黄色アモルファスの目的物を得る。

NMR δ (CDC1₃) ppm 2. 07 (s, 3 H), 2. 18-3. 25 (m, 9H), 4. 20 (s, 1H), 6. 95-7. 68 (m, 9H), 8. 02 (s, 1H).

質量分析 EI-MS m/z 309 (M+) CI-MS m/z 310 (M++1)。 【0032】参考例3

6 ープロモー 2 , 4 ーヘキサジエン酸エチルエステルの 製造

32.4g (0.23モル)のソルビン酸エチルエステル、40.6g (0.228モル)のN-プロモスクシンイミド(NBS)と0.53g の過酸化ベンゾイルを140 m1のベンゼンに懸濁させ20時間還流する。反応溶液を冷却後水洗し、ベンゼン層を無水硫酸マグネシウムで乾燥後減圧濃縮する。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒:酢酸エチルエステル:ヘキサン=1:50)に付し、10.45g (26.8%)の淡黄色油状物を得る。

NMR δ (CDC13) ppm 1. 15-1. 50 (t, J=6. 6Hz, 3H), 3. 97-4. 45 (m, 4H), 5. 80-6. 49 (m, 3H), 7. 05-7. 53 (m, 1H),

質量分析 EI-MS m/z 218 (M+) CI-MS m/z 219 (M++1)。

【0033】参考例4

1-(ジフェニルメチル)-4-(2-プロピニル)ピペラジンの製造

2.52g(0.010モル)の1-(ジフェニルメチル)ピペラジンおよび1.01g(0.010モル)のトリエチルアミンを40m1のメタノールに溶解させ、室温下で1.19g(0.010モル)の3-プロモ-1-プロピンを加える。反応溶液を4時間還流し、冷後濃縮し、残渣をジクロロメタンに溶解し水洗する。有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥後、濃縮し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒:ジクロロメタン)に付し、目的画分を濃縮し、得られた粗結晶を2-プロパノールで再結晶し、1.67g(58%)、融点88-90 $\mathbb C$ の目的物を得る。

NMR δ (CDCl₃) ppm 2.22 (t, J=2.4Hz, 1H), 2.35-2.64 (m, 8H), 3.25 (d, J=2.4Hz, 2H), 4.23 (s, 1H), 7.10-7.51 (m, 10H).

質量分析 E I - M S m/z 290 (M+)

C I -M S m/z 2 9 1 (M^++1) \circ

【0034】参考例5

1 - [(4-クロロフェニル)フェニルメチル]-4-(2-プロピニル)ピペラジンの製造

14.3g(0.050モル)の1-(4-クロロベンズヒドリル)ピペラジンおよび5.56g(0.055モル)のトリエチルアミンを200mlのベンゼンに溶解させ、氷冷下で6.54g(0.055モル)の3-ブロモー1-プロピンを加える。反応溶液を1時間還流させ、冷後濃縮し、残渣をジクロロメタンに溶解させて水洗する。有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥後、濃縮し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒:ジクロロメタン:メタノール=50:1)に付し、13.6g(84%)の黄色油状物として目的物を得る。

NMR δ (CDCl₃) ppm 2.18 (t, J=2.4Hz, 1H), 2.34-2.58 (m, 8H), 3.20 (d, J=2.4Hz, 2H), 4.12 (s, 1H), 7.02-7.35 (m, 9H).

【0035】<u>実施例1(A法)</u>

4- [4- [(4-クロロフェニル) フェニルメチル] -1 -ピペラジニル] -2-ブテン酸エチルエステル・2塩酸 塩(化合物番号5)の製造

4.3g(0.015 モル)の1-(4-クロロベンズヒドリル)ピペラジンを40mlのベンゼンに懸濁させ、

5.01g(0.02 モル)の4-プロモクロトン酸エチルと当モルのトリエチルアミンを加え、5時間還流する。反応液を冷却、水洗し無水硫酸マグネシウムで乾燥後減圧濃縮する。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒:クロロホルム:メタノール=100:1)に付し、<math>4.67g(78.1%)の黄色油状物を得る。得られる油状物を塩酸メタノール(16%)により塩酸塩とし、得られた粗結晶をエタノールから再結晶し、融点 191-196 $\mathbb C$ 、収量 2.84g(47.5%) で目的物を得る。

20

【0036】<u>実施例2(B法)</u>

(E) -4-[4-[(4-クロロフェニル) フェニルメ チル]-1-ピペラジニル]-2-ブテン酸エチルエステ ル・2塩酸塩(化合物番号83)の製造 28.5g(0.25モル)の(E)-2-ブテン酸エ チルエステル、44.5g(0.25モル)のN-ブロ モスクシンイミド、0.1gの過酸化ベンゾイル、およ び100mlの乾燥ベンゼンの混合物を6時間還流させ る。冷後濾過し、濾液を0.5%硫酸水素ナトリウム水 溶液、水、飽和食塩水で続けて洗浄し、無水硫酸マグネ シウムで乾燥後濃縮する。得られる残留物を蒸留するこ とにより、沸点84-85℃/10mmHg、29.8 g(62%)の(E)-4-ブロモ-2-ブテン酸エチ ルエステルを得る。次に、8.6g(0.03モル)の 1-(4-クロロベンズヒドリル)ピペラジンを50m 1のベンゼンに懸濁させ、6.36g(0.033モ ル)の(E)-4-プロモ-2-ブテン酸エチルエステ ルと当モルのトリエチルアミンを加え、1時間還流す る。反応液を冷却、水洗し無水硫酸マグネシウムで乾燥 後減圧濃縮する。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラ フィー(溶出溶媒:ジクロロメタン:メタノール=3 0:1)に付し、得られる黄色油状物を塩酸メタノール (16%)により塩酸塩とし、得られる粗結晶を2-プ ロパノールから再結晶させ、融点196-200℃、収 量5.76g(41%)で目的物を得る。

【0037】実施例3(C法)

(2) - 4 - [4 - [(4 - クロロフェニル) フェニルメチル] - 1 - ピペラジニル] - 2 - ブテン酸エチルエステル・マレイン酸塩(化合物番号 9 5) の製造

14.6g(0.1モル)の4-クロロ-2-ブチン酸エチルエステルを100mlのアセトンに溶解させ、
1.1gのリンドラー触媒存在下、18時間1atmの水素圧力下常温において接触水素化還元反応を行う。反応終了後、濾過し、濾液を濃縮させ、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒:ヘキサン:アセトン=30:1)に付し、(Z)-4-クロロ-2-ブテン酸エチルエステル4.98gを無色油状物として得る。この化合物は、これ以上精製せずに次の反応に用いる。この化合物1.48g(0.01モル)および1.43g(0.005モル)の1-(4-クロロベンズヒ

ドリル)ピペラジンを30m1のベンゼンに溶解させ、1.01g(0.01 + N)のトリエチルアミンおよび1滴のDMF存在下、12時間還流させる。冷後濾過し、濾液を濃縮させ、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒:ジクロロメタン:メタノール=50:1)に2回付し、0.43gの黄色油状物を得る。この化合物を常法によりマレイン酸塩とし、酢酸エチルエステル/メタノールで2回再結晶させることにより、融点164-166℃、白色結晶の目的物を0.09g得る。

【0038】実施例4(D法).

(2) -4- [4- [(4-クロロフェニル) フェニルメチル] -1-ピペラジニル] -2-ブテン酸エチルエステル・マレイン酸塩(化合物番号95)の製造
2. 41g(0.0067モル)の4- [4- [(4-クロロフェニル) フェニルメチル] -1-ピペラジニル] -2-ブチン酸エチルエステルを50mlのアセトンに溶解させ、0.16gのリンドラー触媒の存在下、1atmの水素圧力下、常温で接触水素化還元反応を行う。7時間後に反応を終了させ、反応溶液を濾過し、濾液を濃縮させ、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒:ジクロロメタン:メタノール=50:1)に付し、淡黄色油状物を得る。このものを常法によりマレイン酸塩とし、酢酸エチルエステル/メタノールで2回再結晶させることにより、融点164-166℃、0.81g(26%)の目的物を得る。

【0039】実施例5_(E法)_

3- [4- [(4-クロロフェニル) フェニルメチル] -1 -ピペラジニル] -2-プロペン酸エチルエステル (化合 物番号1) の製造

2.87g(0.01モル)の1-(4-クロロベンズヒドリル)ピペラジンを7mlのエタノールに溶解し、氷冷下1.29g(0.013モル)のプロピオール酸エチルと7mlのエタノール混液を滴下する。しばらく放置し析出してくる結晶を濾取し2.5g(65.8%)の白色結晶を得る。得られる粗結晶をエタノールから再結晶し融点106-108℃、収量1.95g(51.3%)で目的物を得る。

【0040】実施例6(F法)

4- [4- [(4-クロロフェニル) フェニルメチル] -1-ピペラジニル] -2-ブテン酸iso-プロピルエステル・2塩酸塩(化合物番号7)の製造

1g(0.003モル)の4-[4-[(4-クロロフェニル)フェニルメチル]-1-ピペラジニル]-2ープテン酸を100mlのisoープロパノールに溶解し、氷冷下1mlの濃硫酸を滴下し一晩還流する。溶媒を少量残して減圧留去し、残渣に水を加え炭酸ナトリウムで中和しエーテルで抽出する。エーテル層を無水硫酸マグネシウムで乾燥後減圧濃縮し、1.1g(定量的)の淡黄色油状物を得る。得られる油状物を塩酸メタノール溶液

(9.9%) により塩酸塩とし、得られる粗結晶をエタノールから再結晶し融点195−199℃、収量0.7 1g(64.5%) で無色針状晶の目的物を得る。 【0041】実施例7(G法)

22

4-[4-[(4-クロロフェニル) フェニルメチル]-1 -ピペラジニル] -2-ブテン酸3-ヒドロキシプロピル エステル・2塩酸塩(化合物番号17)の製造 1.17g (0.003モル) の 4-[4-[(4-ク ロロフェニル)フェニルメチル] -1-ピペラジニル] -2-プテン酸ナトリウム塩 を15mlの無水エタノ ールに溶解し0.27ml (0.003モル) の3ーブロ モー1ープロパノールを加え70時間還流した。溶媒留 去した後残渣を酢酸エチルに溶解し、水洗、乾燥後減圧 濃縮する。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶出溶媒:クロロホルム:メタノール=50:1)に 付し、0.32g、(25%)の黄色油状物を得る。得ら れる油状物を塩酸メタノール(9.9%)により塩酸塩 とし、0.28g(21.9%)で淡黄色アモルファスの 目的物を得る。 and the second

【0042】<u>実施例8(H法)</u>

4 - [4 - (ジフェニルメチル) - 1 - ピペラジニル] - 2 - ブテン酸 (化合物番号 5 6) の製造 4 . 4 g (0 . 0 1 2 モル) の 4 - [4 - (ジフェニルメチル) - 1 - ピペラジニル] - 2 - ブテン酸エチルエステルを 4 3 m 1 の 5 %塩酸に溶解し、2 . 5 時間還流する。冷却後、飽和炭酸水素ナトリウム溶液で P H 7 . 2 に調製しクロロホルムで抽出する。クロロホルム層は無水硫酸マグネシウムで乾燥後減圧濃縮する。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒:クロロホルム:メタノール=10:1)に付し、1 . 6 8 g (4 2 %) の白色結晶を得る。得られる粗結晶をメタノールから再結晶し融点 1 0 8 - 1 1 0 ℃、収量 1 . 0 7 g (2 6 . 7 %) で目的物を得る。

【0043】実施例9(I法)

4- [4-(ジフェニルメチル)-1-ピペラジニル]-2-ブチン酸(化合物番号57)の製造
1.45g(0.005モル)の1-(ジフェニルメチル)-4-(2-プロピニル)ピペラジンを50m1の無水エーテルに溶解させ、窒素置換下-78℃においてn-ブチルリチウム・n-ヘキサン溶液(1.6M)を3.8m1(0.006モル)滴下する。30分間そのまま撹拌後、炭酸ガスを過剰量注入させ、ゆっくり室温まで昇温させる。30m1の水を注意深く加え、エーテルで洗浄後、水層を分取する。水層を10%塩酸水溶液で弱酸性にし、ジクロロメタンで2回抽出する。無水硫酸マグネシウムで乾燥後、有機層を濃縮し、残渣をエタノールーメタノール混合溶媒で再結晶させることにより融点112-115℃、0.82g(49%)、白色プリズム晶の目的物を得る。

50 【0044】<u>実施例10(J法)</u>

0.2g(0.0005モル)の4-[4-[(4-クロロフェニル)フェニルメチル]-1-ピペラジニル]- ・2-ブテン酸を8mlのエタノールに加熱溶解し、冷却後当モルの水酸化ナトリウムのエタノール溶液2mlを

濾紙を通して滴下する。溶媒を留去することで融点21 4-222℃、収量0.23g (定量的)の白色結晶を 得る。

【0045】前記実施例に記載した方法と同様な方法を用い、次の表に示す化合物を製造する。

【表 1

沙水酸	化ナトリウムのエタノール溶液2mlを			
化 合 No	構造式	融点 (℃) 再結晶 溶媒	H'NMR	質量 分析値 CIm/z EIm/z
1	CHN NCH=CHCOOC ₂ H ₅	106-108 EtOH	11. 1-1. 35(t, 3H), 2. 25-2. 6(m, 4H), 3. 05-3. 4(m, 4H), 3. 9 -4. 35(d, 2H), 4. 2(1H, S), 4. 5-4. 8(d, 1H), 7. 1-7. 55(m, 1 0H)	385
2	CHIN_NCH2CH=CHCOOCH3 • 2HC1	171-175 EtOH	2.45(s,8H),3.0-3.3(d,2H) ,3.7(s,3H),4.25(s,1H),5. 8-6.2(d,1H),6.5-7.1(m,1H)),7.1-7.6(m,10H)	351
3	CHN_NCH2CH=CHCOOC2H5 • 2HC1	170-175 EtOH 	11. 1-1. 4(t, 3H), 2. 95(s, 8H) 1. 3. 05-3. 2(d, 2H), 4. 0-4. 4(1q, 3H), 5. 85-6. 15(d, 1H), 5. 17-7. 2(m, 1H), 7. 2-7. 6(m, 10 1H)	365
4	CHN_NCH2CH=CHCOOCH3 - 2HC1	147-151 EtOH	2.45(s,8H),3.0-3.2(d,2H) 1.3.7(s,3H),4.2(s,1H),5.8 1-6.2(d,1H),6.7-7.1(m,1H) 1.1-7.5(m,9H)	385
5	CHN_NCH2CH=CHCOOC2H5 • 2HC1	191-196 EtOH	1. 2-1. 4(t, 3H), 2. 5(s, 8H), 3. 1-3. 3(d, 2H), 4. 05-4. 45 (q, 3H), 5. 85-6. 25(d, 1H), 6. 6-7. 1(m, 1H), 7. 15-7. 60 (m, 9H)	399 (M++1) 399
6		186-189 iso-Pr0H	0.8-1.05(t,3H), 1.5-2.0(m 2H), 2.5(s,8H), 3.1-3.2(d 2H), 4.0-4.3(t,1H), 5.8- 6.1(m,1H), 6.5-7.5(m,9H)	
7	C1-O CHN NCH2CH=CHCOOC3H7viso • 2HC1	172-176 NeOH	1. 1-1. 4(t, 6H), 2. 5(s, 8H), 3. 05-3. 30(d, 2H), 4. 25(s, 1 H), 4. 85-5. 30(m, 1H), 5. 75- 6. 15(d, 1H), 6. 7-7. 15(m, 1H), 7. 35(m, 9H)	412 413

г		<u> </u>			
- - -	化合物心	構造式	融点 (℃) 再結晶 溶媒		質量 分析値 CIm/z EIm/z
	8	CHN NCH 2 CH=CHCOOC 4 H 9 - n - 2HC1		0.8-2.0(m, 7H), 2.45(s, 8H) 3.1-3.2(d, 2H), 4.0-4.3(t 2H), 4.3(s, 1H), 5.8-6.1(m 1H), 6.6-7.5(m, 10H)	427
	9		132-137 iso-PrOH	0.9-1.0(d,6H)1.5-2.1(m,1 H).2.5(s,8H),3.1-3.2(d,2 H),3.85-4.0(d,2H),4.2(s, 1H),5.8-6.1(m,1H),6.7-7.	427
1	0		154-159 iso-PrOH	0.9-2.0(m,9H),2.4(s,8H), 3.0-3.1(d,2H),4.0-4.3(t, 2H),4.3(s,1H),5.7-6.0(m, 1H),6.5-7.5(m,9H)	
1	1		130-135 iso-Pr0H 	0. 9-1. 0(d, 6H), 1. 5-2. 0(m, 3H), 2. 5(s, 8H), 3. 1-3. 2(d, 2H), 4. 0-4. 3(t, 2H), 4. 3(s, 1H), 5. 8-6. 05(m, 1H), 6. 6- 7. 5(m, 9H)	
	2		125-130 iso-PrOH	0. 2-1. 5(m, 5H), 2. 5(s, 8H), 3. 1-3. 2(d, 2H), 3. 95-4. 05(d, 2H), 4. 3(s, 1H), 5. 9-6. 2(lm, 1H), 6. 7-7. 5(m, 10H)	
1	3		146-152 iso-PrOH	1. 0-2. 1(m, 10H), 2. 2(s, 1H), 2. 45(s, 8H), 3. 0-3. 25(d, 2 H), 4. 2(s, 1H), 5. 7-6. 2(d, 1 H), 6. 1-7. 0(m, 1H), 7. 1-7. 6 (s, 9H)	453
114			124-128 iso-PrOH	2. 5(s, 8H), 3. 0-3. 2(d, 2H), 3. 4(s. 3H), 3. 5-3. 8(m, 2H), 4. 1-4. 3(m, 3H), 5. 8-7. 5(m, 11H)	

[0047]

【表3】

28

化 合 物 No	構造式	融点 (℃) 再結晶 溶媒		質量 分析値 CIm/z EIm/z
115	CHN NCH2CH=CHCOOCH2CH2OCH2CH2CH2		1. 0-1. 3(t, 3H), 2. 4(s, 3H) , 3. 0-3. 2(d, 2H), 3. 3-3. 8(m. 4H), 4. 1-4. 3(m, 3H), 5. 8 -7. 5(m. 11H)	443
16	CHN NCH2CH=CHCOOCH2CH2OH • 2HC1	 	1. 25-1. 7(m, 2H). 2. 4-2. 95(m, 8H). 3. 25-3. 5(d, 2H). 4. 2-4. 6(m, 3H). 6. 0-6. 4(d, 1H). 6. 7-7. 1(m, 1H), 7. 3-7. 7(m, 9H)	41 5
17	CHV NCH2CH=CHCOOCH2CH2CH2OH - 2HC1	 . 	1. 75-2. 25(m, 2H), 2. 3-3. 35 (m, 8H), 3. 1-3. 35(d, 2H), 3. 6-3. 9(t, 2H), 4. 2-4. 5(m, 3H), 5. 8-6. 2(d, 1H), 6. 55-7. 1 (m, 1H), 7. 1-7. 6(m, 9H)	429
18	CHN NCH2CH=CHCOO(CH2)4OH - HOOCCH RCCOOH	153-157 Ac0Et	1. 6-1. 7(m. 4H), 2. 42(s, 8H) 3. 0-3. 15(d, 2H), 3. 4(t, 2H) 4. 1(t, 2H), 4. 18(s, 1H), 5. 9 (d, 1H), 6. 62-6. 8(m, 1H), 7. 03-7. 35(m, 9H)	443
19		130-135 iso-Pr O H	1. 1-1. 35(t, 3H), 2. 4(s, 8H) , 3. 1-3. 4(d, 2H), 4. 0-4. 4(q , 2H), 4. 2(s, 1H), 4. 55(s, 2H)5. 8-7. 5(m, 11H)	457
 20 	CHN NCH ₂ C = C COOCH ₃ • HC1	125-128	2. 39-2. 62(m, 8H), 3. 42(s, 2 H), 3. 74(s, 3H), 4. 20(s, 1H) 7. 10-7. 40(m, 9H)	
21	C1—CHN NCH ₂ C = C COOC ₂ H ₅ • HC1	122-125 	1. 30(t, 3H), 2. 42-2. 70(m. 8 H), 3. 48(s, 2H), 4. 25(q, 2H) , 4. 36(s, 1H), 7. 15-7. 48(m, 9H)	

[0048]

【表4】

			T	1
化 合 物 No		融点 (℃) 再結晶 溶媒	·	質量 分析値 CIm/z EIm/z
 22 	CHN NCH 2 CH=CHCOOC 2 H 5 • 2HC1	182-186 EtOH/	11. 1-1. 55(t, 3H), 2. 4(s, 8H) 1, 3. 0-3. 2(d, 2H), 3. 95-4. 4(1n, 3H), 5. 7-6. 1(d, 1H), 6. 5- 17. 5(m. 10H)	399
23	CHN NCH2CH=CHCOOC2H5 - 2HC1	EtOH	1. 1-1. 4(t, 3H), 2. 4(s, 8H), 3. 0-3. 2(d, 2H), 3. 9-4. 3(q, 2H), 4. 75(s, 1H), 5. 65-6. 1 (d, 1H), 7. 1-7. 4(m, 10H)	
24	F-CHN NCH2CH=CHCOOC2H3 • 2HC1	185-189	1. 1-1. 35(t, 3H), 2. 2(s, 8H) 2. 9-3. 1(d, 2H), 3. 8-4. 2(q, 3H), 5. 6-6. 0(d, 1H), 6. 5-7 7. 0(m, 1H), 7. 1-7. 4(m, 9H)	• :
25	HO-CHN NCH 2CH=CHCOOC 2H 5 2HC1	170-175	1. 1-1. 4(t. 3H), 2. 5(s. 8H), 3. 0-3. 2(d, 2H), 4. 0-4. 4(m, 3H), 5. 8-7. 5(m, 11H)	
 26 	CHIN NCH 2 CH=CHCOOC 2 H 5 · 2HC1	161-164 EtOH	1. 15-1. 45(t, 3H), 2. 25(s, 3 H), 2. 4(s, 8H), 3. 0-3. 2(d, 2 H), 4. 0-4. 4(q, 2H), 4. 2(s, 1H), 5. 8-6. 15(d, 1H), 6. 7- 7. 5(m, 10H)	
 27 	CHN NCH₂CH=CHCOOC₂H₅ · 2HC1	206-210 EtOH	1. 15-1. 5(t, 3H), 2. 5(s, 8H) 3. 1-3. 3(d, 2H), 4. 0-4. 5(q , 2H), 4. 35(s, 1H), 5. 8-6. 2 (d, 1H), 6. 7-7. 2(m, 1H), 7. 2 -7. 7(m, 9H)	433
281	CF 5 CHN NCH 2 CH=CHCOOC 2 H 5 2 HC1	193-196 EtOH	1.3-1.6(t,3H),2.6(s,8H), 3.2-3.45(d,2H),4.1-4.5(m ,3H),5.8-6.3(d,1H),6.6-7 .1(m,1H),7.2-7.9(m,9H)	433
29	CHN NCH2CH=CHCOOC2H5 2HC1		1. 1-1. 5(t, 3H), 2. 4(s, 8H), 3. 0-3. 3(d, 2H), 3. 9-4. 4(q, 2H), 4. 7(s, 1H), 5. 7-6. 1(d, 1H), 6. 7-8. 2(m, 10H)	432 433

[0049]

【表5】

化 合 物	構造式	融点 (℃) 再結晶 溶媒	•	質量 分析値 CIm/z EIm/z
30	CH ₃ 0-CHN NCH ₂ CH=CHCOOC ₂ H ₅ · 2HC1	181-185 EtOH	1. 1-1. 4(t, 3H), 2. 45(s, 8H) 3. 0-3. 2(d, 2H), 3. 75(s, 3H) 4. 0-4. 4(q, 2H), 4. 2(s, 1H) 5. 8-6. 15(d, 1H), 6. 5-7. 5 (m, 10H)	
	NO ₂ -CHN_NCH ₂ CH=CHCOOC ₂ H ₅ • 2HC1	135-140 	1. 15-1. 4(t, 3H), 2. 45(s, 8H), 3. 0-3. 2(d, 2H), 3. 95-4. 4 (q, 3H), 5. 7-6. 1(d, 1H), 6. 6 5-7. 1(m, 1H), 7. 25(s, 5H), 7. 4-7. 7(d, 2H), 8. 0-8. 2(d, 2H)	410
32	CH3 CNH-O CHN NCH2CH=CHCOOC2H5 • 2HC1	148–153 	1. 1-1. 5(t, 3H), 2. 1(s, 3H), 2. 45(s, 8H), 3. 0-3. 3(d, 2H) 3. 9-4. 45(m, 3H), 5. 7-6. 2(d, 1H), 6. 4-7. 0(m, 1H), 7. 0- 7. 8(m, 10H)	422
 33 	C1-CHN NCH2CH=CHC00C2H5 C1-CY 2HC1	EtOH-	1. 15-1. 45(t, 3H), 2. 45(s, 8 H), 3. 05-3. 3(d, 2H), 4. 0- 4. 45(q, 2H), 4. 2(s, 1H), 5. 8 -6. 2(d, 1H), 6. 7-7. 2(m, 1H) , 7. 3(s, 8H)	433
34	F-CHN NCH2CH=CHCOOCH3 F-CHCOOCH3	• -	2. 45(s, 8H), 3. 05-3. 25(d, 3H), 3. 7(s, 3H), 4. 2(s, 1H), 5. 8-6. 1(d, 1H), 6. 8-7. 5(m, 9H)	 386 387
 35 	F-CHN NCH2CH=CHCOOC2H5 F-CHCOOC2H5		1.2-1.4(t, 3H), 2.5(s, 8H), 3.1-3.3(d, 2H), 4.0-4.5(q, 3H), 5.8-6.2(d, 1H), 6.8- 7.6(m, 9H)	. 400 401
	CH ₈ O-CH NCH ₂ CH=CHCOOC ₂ H ₅ CH ₈ O-CH 2HC1	 164-169 EtOH 	1. 15-1. 5(t, 3H), 2. 5(s, 8H) , 3. 05-3. 25(d, 2H), 3. 75(s, 6H), 4. 0-4. 45(q, 2H), 4. 2(s , 1H), 5. 8-6. 2(d, 1H), 6. 7-7 , 5(m, 9H)	

[0050]

【表6】

34

構造式	融点 (℃) 再結晶 溶媒		質量 分析値 CIm/z EIm/z
	176-179 iso-PrOH	3. 05-3. 15(d, 2H), 4. 0-4. 3(q, 2H), 5. 0(s, 1H), 5. 8-6. 1(415
	155-161 iso-PrOH	3. 0-3. 2(d, 2H), 3. 95-4. 35 (q, 2H), 4. 35(s, 1H), 5. 75-6. 1(d, 1H), 5. 7-7. 1(m, 1H).	415
	160-163 iso-PrOH	, 3. 1-3. 2(d, 2H), 4. 0-4. 4(q , 2H), 4. 65(s, 1H), 5. 8-6. 0(371
CHN NCH _z C =CHC00CH _s OCH _s • 2HC1	137-142	8H), 4. 2(s, 1H), 5. 15(s, 1H)	
CHN NCH2CH=CHCH=CHC00C2H5 • 2HC1	177-181 EtOH	, 2. 9-3. 1(d, 2H), 3. 9-4. 3(q , 3H), 5. 55-5. 90(d, 1H), 6. 0 -7. 05(m, 3H), 7. 05-7. 5(m, 1	 39 1
	192-194 AcOEt/	(d, 2H), 3, 7(s, 3H), 4, 35(s, 1H), 5, 75-6, 5(m, 3H), 7, 0-	410
C1-CHN_NCH2CH=CHCH=CHCOOC2H5 - 2HC1	162-167 EtOH	3. 0-3. 2(d, 2H), 4. 0-4. 4(m, 3H), 5. 65-6. 0(d, 1H), 6. 0-7	424 425
	CHN NCH2CH=CHCOOC2H5 - 2HC1 CHN NCH2CH=CHCOOC2H5 - 2HC1 CHN NCH2CH=CHCOOC4H5 - 2HC1 CHN NCH2CH=CHCOOC4H5 - 2HC1 CHN NCH2CH=CHCOOC4H5 - 2HC1 CHN NCH2CH=CHCH=CHCOOC2H5 - 2HC1 CHN NCH2CH=CHCH=CHCOOC4H5 - 2HC1 CHN NCH2CH=CHCH=CHCOOCH3 - HOOCCH - HCCOOH C1-CHN NCH2CH=CHCH=CHCOOC2H5	構造式 (℃) 再結晶 溶媒 CHN NCH2CH=CHCOOC2H5 176-179 ・2HC1 155-161 iso-PrOH CHN NCH2CH=CHCOOC2H5 160-163 ・2HC1 137-142 CHN NCH2CH=CHCOOCH3 137-142 OCH3 ・2HC1 177-181 ・2HC1 EtOH C1-○ CHN NCH2CH=CHCH=CHCOOC2H5 177-181 ・2HC1 EtOH	株 造 式

[0051]

【表7】

物 再結晶 CIm/2					
CHN NCH2CH=CHCH=CHCOOC2Hs 177-179 3. 0-3. 2(d, 2H), 4. 0-4. 4(m. 425 HOOCCH AcOBt 3HD, 5. 65-6. 0(d, 1H), 6. 0-7 HCCOOH 1. 2(m. 3H), 7. 2-7. 45(m. 10H) C1-	合 物	構造式	(℃) 再結晶	•	質量 分析値 CIm/z EIm/z
CHN NCH2CH=CHCH=CHCOOC3H7-n 174-177 , 2H), 2. 15-2. 65(m, 8H), 2. 9 438	441	CHŃ NCH 2 CH = CHCH = CHCOOC 2 H 6 • HOOCCH	177-179 AcOEt	3. 0-3. 2(d, 2H), 4. 0-4. 4(m, 3H), 5. 65-6. 0(d, 1H), 6. 0-7	425
CHN NCH2CH=CHCH=CHCOOC8H7-iso 186-192 m, 8H), 3. 25-3. 5(m, 2H), 4. 5 438 HCCOOH AcOEt/ 5(s, 1H), 4. 9-5. 35(m, 1H), 5 439 HCCOOH NeOH .9-6. 65(m, 3H), 7. 2-7. 75(m) .9H) (DMSO-d6) .9H)	45	CHN NCH 2 CH = CHCH = CHCOOC 3 H 7 - D • HOOCCH	174-177 AcOEt/ NeOH	, 2H), 2. 15-2.65(m, 8H), 2.9 -3.3(m, 2H), 3.9-4.2(t, 2H) , 4.3(s, 1H), 5.85-6.5(m, 3H	438 439
47 CHN NCH2CH=CHCHCOOC4H9-n 153-160 4H), 2. 4(s, 8H), 3. 0-3. 1(d, 452 1 so-ProH 2H), 4. 08(t, 2H), 4. 18(s, 1H 453 1), 5. 62-5. 85(d, 1H), 6. 0-6.	 46 	CHN_NCH2CH=CHCH=CHCOOC3H7-ise	186-192 AcOEt/ NeOH	m, 8H), 3. 25-3. 5(m, 2H), 4. 5 5(s, 1H), 4. 9-5. 35(m, 1H), 5 . 9-6. 65(m, 3H), 7. 2-7. 75(m	438 439
CHN NCH2CH=CHCH=CHCOOC4H9-n 176-181 , 4H), 2. 4(s, 8H), 3. 0-3. 1(d 452	47	CHN NCH2CH=CHCH=CHCOOC4H9-n	153-160 iso-PrOH 	4H), 2. 4(s, 8H), 3. 0-3. 1(d, 2H), 4. 08(t, 2H), 4. 18(s, 1H), 5. 62-5. 85(d, 1H), 6. 0-6.	452 453
49 CHN NCH ₂ CH=CHCH=CHCOOC ₄ H ₈ -iso 188-191 (m, 1H), 2. 5-3. 05 (m, 8H), 3. 452	 48 	CHN NCH2CH=CHCH=CHCOOC4H9-n · HOOCCH	176-181 Ac0Et/ MeOH	, 4H), 2. 4(s, 8H), 3. 0-3. 1(d , 2H), 4. 08(t, 2H), 4. 18(s, 1 H), 5. 62-5. 85(d, 1H), 6. 0-6	452 453
50 CHN NCH ₂ CH=CHCH=CHCOOC ₈ H ₁₁ -n 159-162 .8H), 3. 25-3. 75(d, 2H), 3. 9 466 Hoocch AcoEt/ 5-4. 4(q, 3H), 5. 7-6. 5(m, 3H) 467		CHN NCH₂CH=CHCH=CHCOOC₄H₃-isa	o 188-191 AcOEt/ MeOH	(m, 1H), 2.5-3.05(m, 8H), 3. 3-3.6(d, 2H), 3.85-4.1(d, 2 H), 4.35(s, 1H), 5.75-6.8(m	452 453
40	 50 	CHN_NCH2CH=CHCH=CHCOOCsH11-n - HOOCCH HCCOOH	159-162 AcOEt/ WeOH	, 8H), 3. 25-3. 75(d, 2H), 3. 9 5-4. 4(q, 3H), 5. 7-6. 5(m, 3H	466

[0052]

【表8】

化 合 物 No	構造式	融点 (℃) 再結晶 溶媒		質量 分析値 CIm/z EIm/z
51	C1-CHN NCH2CH=CHCH=CHCOOC5H11-is - HOOCCH HCCOOH	158 AcOEt/ NeOH	0.7-1.15(d,6H),1.3-1.8(m .3H),2.65(s,8H),3.2-3.5(d,2H),3.9-4.35(q,3H),5.7 -6.75(m,3H),7.0-7.7(m,10	466 467
52	C1 CHN NCH2CH=CHCH=CHCOOC2H5 • HOOCCH HCCOOH	200-203 AcOEt/ NeOH	1. 12-1. 45(t, 3H), 2. 4(s, 8H), 2. 93-3. 2(d, 2H), 3. 91-4. 4(m, 3H), 5. 6-5. 9(d, 1H), 5. 195-6. 8(m, 3H), 6. 93-7. 45(m), 10H)	424 425
53	CHN NCH2CH=CHCH=CHCOOC2H5 • HOOCCH HCCOOH	191-193 AcOEt/	1. 12-1.5(t.3H), 2. 25(s.3H), 2. 68(s,8H), 3. 15-3.5(d, 2H), 3. 9-4. 45(q,3H), 5. 5-6 .9(m,3H), 6. 9-7.75(m,10H)	404 405
 54 	CF ₃ CHN NCH₂CH=CHCH=CHC00C₂H ₅ - HOOCCH HCCOOH	180-183 Ac0Et	1.1-1.5(t, 3H), 2.45(s, 8H) , 2.85-3.4(d, 2H), 3.95-4.4 (m, 3H), 5.6-6.85(m, 3H), 6. 9-7.75(m, 10H)	458
 55	F-O CHN NCH2CH=CHCH=CHC00C2H5 F-O 2HC1	150-156 EtOH	11. 1-1. 4(t, 3H), 2. 4(s, 8H), 13. 0-3. 2(d, 2H), 4. 0-4. 3(q, 13H), 5. 65-5. 9(d, 1H), 6. 0-17. 1(m, 3H), 7. 1-7. 4(m, 9H)	
 56 	CEN NCH2CH=CHCOOH	108-112	1.8-2.7(m,8H), 2.8-3.3(m, 2H), 4.1(s,1H), 5.5-6.7(m, 2H), 6.8-7.7(m,10H) (DMSO-d ₆)	
 57 	CHN NCH ₂ C=C COOH		12. 4-2. 72(m, 8H), 3. 5(s, 2H) 1, 4. 32(s, 1K), 6. 54(s, 1H), 17. 1-7. 5(m, 10H)	 333 (N+-1)
 58 	CHN NCH 2 CH=CHCOOH	MeOH	2.0-2.8(m,8H),3.1(s,2H), 4.05(s,1H),5.6-6.2(d,1H) ,6.4-6.8(m,1H),6.8-7.3(m ,9H)(CD ₃ OD+CDC1 ₈)	371

[0053]

【表9】

化 合 物	構 造 式	融点 (℃) 再結晶 溶媒	H'NMR	質量 分析値 CIm/z EIm/z
59	CHN NCH 2 CH=CHCOOH	75-80	2. 3-3. 0(m, 8H), 3. 2-3. 6(m, 2H), 4. 3(s, 1H), 5. 75-6. 2(d , 1H), 6. 4-7. 8(m, 10H)	
601	C1-CHN_NCH₂CH=CHCOONa	213-221	1.5-3.25(m,10N),4.05(s,1 H),5.65-7.7(m,11H) (D ₂ O)	
61	CF ₃ CHN NCH₂CH=CHCOONa	196-209	1. 2-3. 4(m, 10H), 3. 6-3. 95 (m, 1H), 5. 6-8. 0(m, 11H) (D ₂ O)	
62	C1-CHIN NCH ₂ C=C COOH	127-130	2.50-2.74(m,8H),3.54(s, 2H),4.34(s,1H).6.84(m,1H),7.24-7.54(m,9H)	324 (-C0 ₂) 324
63	CHN NCH₂CH=CHCE=CHCOOH - HOOCCH HCCOOH	178-180	2. 4-3. 6(m, 8H), 3. 65-4. 1(d , 2H), 4. 45(s, 1H), 5. 7-6. 7(m, 3H), 6. 8-7. 65(m, 10H) (DMSO-d ₀ +CDCl ₃)	
64	CHN NCH2CH=CHC000C2H5 - 2HC1	 	1. 15-1. 4(t, 3H), 2. 5(s, 8H) , 3. 1-3. 2(d, 2H), 4. 0-4. 4(q , 2H), 4. 5(s, 1H), 5. 8-8. 6(m , 11H)	1 366 I
 65 	C1-O CHN NCH2CH=CHC00C2H5 - 2HC1	 	1.1-1.4(t, 3H), 2.4(s, 8H), 3.0-3.2(d, 2H), 3.9-4.3(q, 2H), 4.35(s, 4H), 5.7-6.05(d, 1H), 6.6-7.6(m, 9H), 8.3- 8.5(d, 1H)	400
	F-OCHN NCH2CH=CHC00C2H5 • 2HC1	 86-91 	1. 15-1. 4(t, 3H), 2. 5(s, 8H) , 3. 1-3. 2(d, 2H), 4. 02-4. 39 (q. 2H), 4. 48(s. 1H). 5. 85- 8. 6(m, 10H)	

[0054]

【表10】

_		
,		
_		

化合 物 No	構造式	融点 (℃) 再結晶 溶媒	•	質量 分析値 CIm/z EIm/z
 67 	F-CHN NCH2CH=CHC00-CO-O • 2HC1	89-92	12.5(s,8H),3.15-3.25(d,2H),4.4(s,1H),6.0(s,2H),16.15-8.65(m,12H)	475 476
 68 	F-OCHN NCH2CH=CHCOOCH2-O-O	78-81	2.45(s,8H),3-3.2(d,2H), 4.46(s,1H),5.05(s,2H), 5.9(s,2H),5.8-8.6(m,13H)	490 i 490
69	F-CHN NCH 2CH=CHCOOCH 2 -OCH 3 OCH 3 OCH 3	69-72	2. 5(s, 8H), 3. 0-3. 5(d, 2H), 3. 85(s, 9H), 4. 3-4. 7(m, 2H) , 5. 1(s, 1H), 6. 1-6. 4(m, 2H) , 6. 5-8. 55(m, 11H)	536
. 70 	F-CHN NCH 2CH=CHC00(CH2)2-COCH3 • 2HC1 • 2HC1	ls 72-77	2. 5(s, 8H), 3. 5-3. 7(m, 2H), 3. 95(s, 9H), 4. 1-4. 6(m, 3H) 6. 45(s, 2H), 5. 85-8. 6(m, 10 H)	550
 71 	F-CHN NCH 2CH=CHC00(CH2)8-C-0	72-77	1. 6-3. 0(m, 4H), 2. 5(s, 8H), 3. 1-3. 2(d, 2H), 4. 0-4. 25(t , 3H), 4. 66(s, 1H), 5. 9(s, 2H), 5. 9-8. 65(m, 13H)	
	F-CHN NCH2CH=CHC00(CH2)3-OCH3 OCH3 OCH3	3 72-77 	1. 8-3. 0(m, 4H), 3. 15-3. 3(m), 2H), 3. 9(s, 9H), 4. 0-4. 4(t), 2H), 4. 5(s, 1H), 5. 9-8. 6(m), 12H)	564 l
	F-CHN NCH2CH=CHCOOCH2CH2N(C2H5)2 • 2HC1	 	0. 95-1. 2(t, 6H), 2. 5(s, 8H), 2. 35-2. 9(m, 6H), 3. 0-3. 2(ld, 2H), 4. 0-4. 4(t, 2H), 4. 4(ls, 1H), 5. 8-8. 6(m, 10H)	455 1
 74 	F-CHN NCH2CH=CHC00-NCH 2HC1	87-90	1. 5-2. 5(m, 17H). 3. 1-3. 2(d), 2H), 4. 3(s, 1H), 4. 5(s, 1H), 5. 8-8. 6(m, 11H)	,

[0055]

【表11】

				·
化 合 物	構造式	融点 (℃) (再結晶 (溶媒)		質量 分析値 CIm/z EIm/z
 75 	F- CHN NCH₂CH=CHCONHCH₃ • 2HC1	87-91	2. 5(s, 8H), 2. 8-3. 0(d, 3H), 3. 1-3. 2(d, 2H), 4. 5(s, 1H), 5. 5-8. 6(m, 11H)	
	F-CHN NCH2CH=CHCONHC3H7-iso • 2HC1	74-79	1. 1-1. 2(d, 6H), 2. 45(s, 8H) , 3. 0-3. 2(d, 2H), 3. 9-4. 4(m , 1H), 4. 4(s, 1H), 5. 5-8. 6(m , 11H)	397
	F-CO CHN_NCH ₂ CH=CHCON(C ₂ H ₅) ₂ • 2HC1	66-69	1. 0-1. 5(t, 6H), 2. 5(s, 8H), 3. 0-3. 6(m, 6H), 4. 45(s, 1H) 6. 2-8. 6(m. 10H)	
78	F-OCH NCH2CH=CHCH=CHCOOC2H5 • 2HC1	95-99 	1. 15-1. 4(t, 3H), 2. 45(s, 8H), 3. 15-3. 25(d, 2H), 4-4. 4(q, 2H), 4. 4(s, 1H), 5. 65-8. 5 (m, 12H)	410
	F-COCHU NCH2CH=CHCOOH	164–167 	2.55(s, 8H), 3.1-3.39(m, 2H), 4.48(s, 1H), 5.8-8.75(m, 10H) (CDC1 ₃ +CD ₅ OD)	355 356
80	F-O CHN NCH2CH=CHCH=CHCOOH • 2HC1	117-120	2. 65(s, 8H), 3. 25(m, 2H), 4. 45(s, 1H), 5. 75-8. 5(m, 12 H)	381 382
 81 		185-191 iso-PrOH 	1. 24(t, 3H), 2. 48(s, 8H), 3. 12(dd, 2H), 4. 2(q, 2H), 4. 22(s, 1H), 5. 9(d, J=15, 1H), 6. 68-7. 02(m, 1H), 7. 05-7 . 42(m, 10H)	
182		 140-145 iso-Pr0H	2. 37(s, 8H), 2. 92-3. 25(d, 2 H), 3. 74(s, 3H), 4. 15(s, 1H) . 5. 67-6. 05(d, J=15, 1H), 6. 44-6. 9(m, 1H), 6. 95-7. 45 (m, 9H)	384 385

[0056]

【表12】

化 合 物 No	横造式	融点 (℃) 再結晶 溶媒		質量 分析値 CIm/z EIm/z
 83 		196-200 iso-PrOH 	1. 26(t, 3H), 2. 48(s, 8H), 3. 12(d, 2H), 4. 14(q, 2H), 4. 24(s, 1H), 5. 96(d, J=15, 1H), 6. 72-7. 00(m, 1H), 7. 12 -7. 50(m, 9H)	398 399
84	C1-O H CHN NCH2C =C COOC2H5 H · HOOCCH CHCOOH	170-172 AcOEt 	1. 24(t, 3H), 2. 48-2. 8(m, 8H), 3. 32(d, 2H), 4. 14(q, 2H), 4. 25(s, 1H), 5. 98(d, J=15, 1H), 6. 68(s, 2H), 7. 11-7. 4 (m, 9H)	
851	CHN NCH ₂ C =C COOC ₂ H ₅ H • CHCOOH CHCOOH	161-164 AcOEt/ MeOH	1. 25(t, 3H), 2. 66(bs, 4H), 3. 15(bs, 4H), 3. 80(d, 2H), 4. 10(q, 2H), 4. 30(s, 1H), 6. 102(d, J=15. 1H), 6. 10(s, 2H), 6. 50-6. 80(m, 1H), 7. 00-7. 40(m, 9H)	
861		180-185 iso-PrOH	0.73-1.12(d, 6H), 1.41-1.8 7(m, 2H), 2.4(s, 8H), 2.95-3 .2(d, 2H), 3.9-4.28(t, 3H), 5.7-6.05(d, J=15.6, 1H), 6. 49-7.5(m, 10H)	412 413
871	C1-CHN NCH ₂ C =C COOC ₈ H ₇ -iso H · 2HC1	193-196 iso-PrOH 	1. 0-1. 5(d, 6H), 2. 4(s, 8H), 2. 86-3. 25(d, 2H), 4. 15(s, 1 H), 4. 73-5. 21(m, 1H), 5. 62- [6. 1(d, J=15. 6, 1H), 6. 45-7. 45(m, 10H)	412 413
 88 		173-178 iso-PrOH 	0.7-1.6(m,7H),2.45-2.6(m ,8H),3.32(d,2H),4.02(t,2 H),4.2(s,1H),6.0(d,J=15, 1H),6.62(s,2H),6.95-7.38	426 427
189		169-172 AcOEt/ 	10.7-1.6(m,7H), 2.45-2.6(m 1,8H), 3.32(d,2H), 4.02(t, 1/2H), 4.2(s,1H), 6.0(d, J=15 1,1H), 6.62(s,2H), 6.95-7.3 18(m,9H)	427

[0057]

【表13】

48	• •	

化 合 物	構造 式	融点 (℃) 再結晶 溶媒	•	質量 分析値 CIm/z EIm/z
90		182-186 iso-Pr 0 	1. 1-1. 42(t, 3H), 2. 26(s, 3H), 2. 45(s, 8H), 3. 01-3. 35(d), 2H), 3. 95-4. 4(m, 3H), 5. 7-6. 11(d, J=15, 1H), 6. 65-7. 5(2(m, 10H))	378 379
91		187-191 iso-PrON	1. 1-1. 5(t, 3H), 2. 41(s, 8H) 1. 2. 82-3. 3(d, 2H), 3. 91-4. 3 5(q, 3H), 5. 7-6. 1(d, J=15, 1 H), 6. 22-7. 64(m, 9H)	400
 92 	CHN NCH ₂ C =C COOH	104-111 MeOH	2.38(bs, 8H), 3.12(d, 2H), 5.22(bs, 1H), 5.84(d, J=15, 1H), 6.52-6.88(m, 1H), 7.12 -7.48(m, 9H) (DMSO-d ₈ +CDC1 ₈)	
93	C1-O H H H C1-C =C COOC ₂ H ₅ + · 2HC1	 	 [α] _D = +6.6 	398 399
94	C1-C H C N NCH ₂ C = C COOC ₂ H ₅ H • 2HC1		$[\alpha]_{D} = -6.6$	398 399
95		164-166 AcOEt/ MeOH	1.6(t, 3H), 2.7(bs, 4H), 3.25(bs, 4H), 4.15(q, 2H), 4.30(d, 2H), 4.35(s, 1H), 6. 05(d, J=12, 1H), 6.15(s, 2H) , 6.15-6.5(m, 1H), 7.05-7.3 5(m, 9H)	

[0058]

【薬理試験】次に本発明化合物についての薬理試験方法 およびその結果を示す。

武験例 1:受身皮膚アナフィラキシー(PCA)抑制作用本試験は多田、奥村の方法[Tada,T. and Okumura,T.: J.Immuno1.,106,1002-1011,1971]に準じて行った。ウィスター系雄性ラット(体重 1 5 0 ~ 2 0 0 g)の背部皮内4ヶ所に多田、奥村の方法に準じて作成した抗DNPーAscaris血清の1000倍希釈液を0.05ml/siteに注射して受動的感作した。48時間後に、DNP-Ascaris 0.25mgを含む0.5%Evans blue生理食塩水溶液0.5m1/100

gを静脈内に無麻酔下に注射して反応を惹起した。40分後に頭部を強打し放血致死させた後、皮膚を剥離し、注射部位の漏出色素を抽出して定量した。なお、試験化合物は、反応惹起1時間前に経口投与した。抑制率は0.7%メチルセルロース水溶液を経口投与した場合をコントロールとして比較した。結果を表15に示す。表に示す如くいずれの化合物も化合物Aよりも強い作用を示した。なお、対照薬としたケトチフェンは文献記載と同程度の作用を示した。

[0059]

【表14】

化 合 物 No	ラットPCA 抑制率(%) (10mg/kg-po)
2	78. 1
3	93. 6
4	81. 0
5	92, 4
6	81. 5
7	81. 2
8	76. 6
9	70. 4
10	71.1
11	82. 3
12	77. 2
13	74. 1
16	70. 8
17	72. 5
18	75. 2
19	81. 3
22	87. 3
23	78. 5
24	74. 0
26	85. 5
28	90. 5
34	70. 9
35	91. 4
43	93. 6
44	70. 0
L	<u> </u>

【0060】試験例2:抗ヒスタミン作用

ハートレイ系**雌性**モルモット(体重 $500 \sim 650$ g)の 頭部を強打し放血致死させた後、回盲部より約 $10 \sim 2$ 5 c mの回腸を摘出し、長さ3 c mの標本を作成した。 その標本を95%02+5CO2%混合ガス通気下のTyrode液(30 ± 1 °C)を満たしたマグヌス管に0.5 gの負荷をかけ懸垂した。約60分静置し、標本が安定した後ヒスタミン(3×10^{-7} M)の単発適用をおこなっ

化	77 PCA
合	抑制率(%)
物	(10mg/kg-po)
Νο	ļ
47	85. 1
48 .	70.3
55	92. 3
56	71.3
58	79. 3
59	76. 0
70	75.6
81	88. 5
82	81.3
. 83	81.3
84	82. 1
85	72.8
86	85. 4
87	90.9
88	87. 6
89	74. 4
90	91. 1
91	84.5
92	72. 8
93	71. 4
95	68. 5
化合物A	68. 3
ケトチフェン	56. 9-69. 9 ★

[0061]

【表15】

化 合 物 No	摘出回腸 抗His ECso値(M)
No 2 3 4 5 6 7 9 11 12 14 15 16 17 19 23 24 26 27 28 30 31	1. 9X10 ⁻⁷ 2. 6X10 ⁻⁷ 9. 7X10 ⁻⁷ 9. 0X10 ⁻⁷ 1. 7X10 ⁻⁶ 5. 7X10 ⁻⁶ 3. 5X10 ⁻⁸ 3. 5X10 ⁻⁸ 3. 5X10 ⁻⁶ 6. 0X10 ⁻⁷ 1. 2X10 ⁻⁶ 2. 8X10 ⁻⁷ 1. 0X10 ⁻⁶ 1. 3X10 ⁻⁶ 3. 7X10 ⁻⁷ 1. 2X10 ⁻⁶ 3. 5X10 ⁻⁶ 3. 5X10 ⁻⁶ 1. 3X10 ⁻⁶ 3. 5X10 ⁻⁶ 3. 5X10 ⁻⁷ 1. 2X10 ⁻⁶ 3. 5X10 ⁻⁶
34 35 37 39 43 56	5. 4X10 ⁻⁷ 1. 2X10 ⁻⁸ 4. 2X10 ⁻⁷ 5. 2X10 ⁻⁷ 1. 5X10 ⁻⁸ 3. 1X10 ⁻⁸

【0062】試験例3:コンツェツト&レスラー(Konzet t & Rossler)法試験

ハートレイ系雌性モルモットに10% ovalbuminを腹腔内および皮下に1ml注射し感作した。感作約3週間後、モルモットをウレタンで麻酔し、側枝を有する気管カニューレを挿管し、人工呼吸器に連結した。gallamineの静注により不動化させ、人工呼吸を行なった。呼吸が安定した時点で抗原をチャレンジし、気道アナフィラキシス(IgG 依存性ヒスタミン攀縮)を誘発させ、その時の気道圧の変化を10分間にわたり

化 合 物 No	コンツェツト & レスラー 抑制率(%) (10mg/kg-po)
3	90. 3
5	94. 9
6	84.9
7	89. 2
9	96. 3
30	76.5
35	90.1
l	

\star : 30 μ g/kg-po

【0064】試験例4:毒性試験

一夜絶食させた I C R 系雄性マウス (体重 2 5 ~ 3 5 g) に試験化合物を経口投与し、2 4 時間までの生死を判定 50

化 合 物 No	摘出回腸 抗Bis EC50値(N)
58 60 64 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 77 78 79 80 81 83 87	1. 3X10-6 2. 9X10-6 1. 1X10-6 7. 4X10-7 1. 4X10-7 1. 4X10-6 2. 9X10-7 1. 5X10-6 9. 5X10-7 5. 8X10-7 1. 9X10-6 5. 5X10-6 1. 5X10-6 7. 9X10-7 3. 4X10-7 4. 5X10-6 2. 4X10-7 7. 8X10-7 7. 8X10-7 1. 1X10-6 1. 1X10-6 1. 1X10-6
93	5. 0X10 ⁻⁸
94	2. 7X10 ⁻⁸
化合物A	9. 5X10 ⁻⁸
ケトチフェン	4. 0-5. 5X10 ⁻⁹
este is	,

コンツェツト&レスラー法で測定した。なお、試験化合物は抗原チャレンジの1時間前に経口投与した。結果は、溶媒を投与した感作モルモットにおける気道圧変化一時間曲線下面積を100%として薬物処置時の抑制率を%で表示した。結果を表17に示す。表17に示す如くいずれの化合物も化合物Aと同等かより優れた作用を示した。なお、対照薬としたケトチフェンは文献記載と同程度の作用を示した。

[0063]

【表16】

LAXIU	
化 合 物 No	コンツェツト & レスラー 抑制率(%) (10mg/kg-po)
58 60 83	81. 6 90. 1 82. 8
化合物A	83. 9
ケトチフェン	75. 6★

した。結果は最小致死量で示した。結果を表18に示す。表18に示す如く何れの化合物も対照薬とした既存薬、ケトチフェンよりも低い毒性を示した。したがって、本発明化合物は極めて安全性の高い化合物類であ

【表17】

り、医薬品として長期連用が可能である。

化 合 物 No	マウス急性毒性 最大無作用量 [致死量] (mg/kg-po)
2	<u>[>500]</u>
1 i	[>500]
4	[>500]
l5	[>500]
l8	[>500]
10	[>500]
l <u> </u>	[>500]
26	[>500]
27	[>500]
33	[>500]
37	[>500]
39	[>500]
66	[>1000]
L—————————————————————————————————————	

化 合 物 No	マウス急性毒性 最大無作用量 [致死量] (mg/kg-po)
67_	[>1000]
68	[>1000]
70	[>1000]
72	[>1000]
79	[>1000]
87	[>500]
88	[>500]
80	[>500]
化合物A	[>500]
ケトチフェン	[500]

[0065]

【発明の効果】本発明のピペラジン不飽和脂肪酸誘導体 [1]およびその付加塩は、種々のアレルギー作用に対す 菌作用を黄色葡萄状球菌等に付いて検討した結果、抗菌 作用を有することが示された。アレルギー性疾患、特に アトピー性皮膚炎に於ける病状の進行は赤斑、掻痒、崩

識別記号

壊、湿潤、感染、重症化と経過することが常とされる が、本発明のピペラジン不飽和脂肪酸誘導体[1]および その付加塩は抗菌作用を合わせ持つことから、特に臨床 る試験に於いて優れた効果を示す。また、本化合物の抗 20 上有用な薬剤となる。したがって、本発明化合物は抗ヒ スタミン作用が弱いにも係わらず、優れた抗アレルギー 作用および抗喘息作用を有し、且つ、低毒性であり、ア レルギー疾患または喘息の治療剤として有用である。

フロントページの続き

(51) Int.C1.6

C O 7 D	211/46
	213/61
	213/62
٠.	213/73
	213/75
	295/14 A
* 1.000 *	333/20
	333/28
	333/32
	333/36
	333/42
	·
(72)発明者	川西 健司
•	大阪府大阪市旭区清水1-18-2
(72)発明者	盆子原 康子
	大阪府茨木市三島町2 ローレルハイツ茨
	木 1 -808
(72)発明者	岩倉 文月
	大阪府大阪市東淀川区豊里2-13-7 グ
•	ランドハイツ大西406
(72)発明者	秋本 吉信
	京都府久世郡久御山町栄3-1-15

技術表示箇所

(72)発明者 坂本 博彦

FΙ

奈良県生駒郡斑鳩町目安766

(72)発明者 桜井 利実

> 奈良県奈良市西木辻町200-27 新谷ビル 3 F.

(72)発明者 岳野 猛

大阪府高槻市芝生町1-24-2 サンハイ ム303号

(72)発明者 江田 昭英

岐阜県岐阜市福光東3-8-20

(72)発明者 永井 博弌 岐阜県岐阜市長良竜東町 3-55